none

### © EPODOC / EPO

- METHOD AND DEVICE FOR HANDLING WORKPIECE

- JP11292252 A 19991026

- JP19980116176 19980410

- 1998-04-10

- JP19980116176 19980410

- MURATA MANUFACTURING CO

- NAKAGAWA TADAHIRO; TATSUKI SHIZUMARO; FUKUDA MASATO

- B65G47/14; B65G47/14; H01G13/00

© WPI / DERWENT

- Surface mounting electronic component handling method e.g. for laminated capacitors - involves supplying micro electronic components from supply apparatus onto rotating disc having alignment holes of predetermined matrix pattern and transferring objects entered into holes

- JP11292252 NOVELTY A processed component (W) supplied from a supply apparatus (3) is made to fit into alignment holes (2) which are formed in a predetermined matrix pattern on a rotating disc (1). The objects entered into the holes are conveyed to a transfer device (4) by rotation of the disc for transfer to a holding plate (H). DETAILED DESCRIPTION An INDEPENDENT CLAIM is also included for surface mounting electronic component handling apparatus.
  - USE For alignment, inspection, manufacture of surface mounting electronic components such as chip type laminated capacitor.
  - ADVANTAGE Enables continuous, efficient transfer and handling as rotating disc is provided with alignment holes of predetermined matrix pattern to receive components from supply apparatus. DESCRIPTION OF DRAWING(S) The figure shows a plan view drawing of micro-electronic component handling apparatus. (1) Rotary disc; (2) Alignment holes; (3) Supply apparatus; (4) Transfer device; (H) Holding plate; (W) Processed component.
  - (Dwg.1/12)
- JP3114692B2 B2 20001204 DW200065 B65G47/14 010pp
  - JP11292252 A 19991026 DW200002 B65G47/14 015pp

OPD - 1998-04-10

TI

none

- JP19980116176 19980410

- (MURA) MURATA MFG CO LTD

- B65G47/14;H01G13/00

- 2000-018375 [02]

© PAJ / JPO

none

- METHOD AND DEVICE FOR HANDLING WORKPIECE

		, sr

2000

- PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and a device for handling workpieces, capable of efficiently aligning the workpieces.

- SOLUTION: A plurality of aligning holes 2 to which workpieces W are to be fitted are formed on the plate surface of a disc 1 by a specified pattern, the workpieces W are supplied to the specified positions on the disc 1, the workpieces W are aligned by being fitted in the aligning holes 2, the disc 2 is rotated, the workpieces W fitted in the aligning holes 2 are conveyed to the workpiece transferring part 4 for performing transfer of them, and the workpieces W fitted in the aligning holes 2 are transferred to a holding plate H or the like.

- JP11292252 A 19991026

- JP19980116176 19980410

- MURATA MFG CO LTD

IN

- FUKUDA MASATO; TATSUKI SHIZUMARO; NAKAGAWA TADAHIRO

- B65G47/14 ;B65G47/14 ;H01G13/00

none

none

none

		,

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平11-292252

(43)公開日 平成11年(1999)10月26日

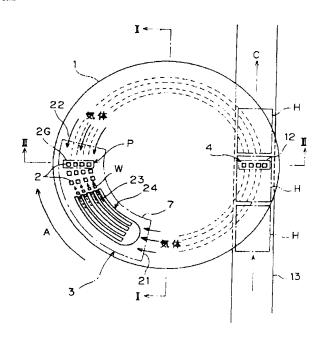
(51) lnt.Cl.6	識別記 <del>号</del>		FΙ					
B65G 47/14			B 6	5 G	47/14		Α	
	102						102A	
11010 100							102B	
H 0 1 G 13/00	3 3 1		110	1 G	13/00		3 3 1 D	
							3 3 1 C	
		審查請求	有	請求	項の数8	FD	(全 15 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	<b>特願平</b> 10-116176		(71) {	出願人	000006	231		
			( · · · / )		株式会		制作部	
(22)出願日	平成10年(1998) 4月10日						大神二丁目2 7天神二丁目2	公 <b>承</b> 10县
			(72) §	ぞ明者				ж 10-у
					京都府	長岡京i	节天神二丁目2	26番10号 株式
					会社村			
			(72) 🕏	初者	田附	肿磨		
								6番10号 株式
					会社村E	日製作形	<b>斤内</b>	
			(72) ≸	明者				
								6番10号 株式
					会社村田	日製作用	行内	
			(74) (1	) 研入	弁理士	近漢	Ил	

## (54) 【発明の名称】 被処理物取扱方法及び被処理物取扱装置

### (57)【要約】

【課題】 被処理物を効率よく整列させることが可能な 被処理物取扱方法及び被処理物取扱装置を提供する。

【解決手段】 円板1の板面上に被処理物Wがはまり込む複数の整列穴2を所定のパターンで形成し、円板1上の所定の位置に被処理物Wを供給して、被処理物Wを整列穴2にはまり込ませることにより被処理物Wを整列させるとともに、円板1を回転させることにより、整列穴2にはまり込んだ被処理物Wをその積み換えを行う被処理物移載部4まで搬送した後、整列穴2にはまり込んだ被処理物Wをホールディングプレート日などに移載する。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】板面上に被処理物がはまり込む複数の整列 穴が所定のパターンで形成された回転可能な 円板上に 被処理物を供給し、被処理物を整列穴にはまり込ませて 整列させるとともに、

円板の回転により整列穴にはまり込んだ被処理物をその 積み換えを行う被処理物移載部まで搬送して移載することを特徴とする被処理物取扱方法。

【請求項目】板面上に被処理物がはまり込む複数の整列 穴が所定のパターンで形成された円板と、

円板を回転させる円板駆動手段と、

被処理物を円板上の所定の位置に供給する被処理物供給 手段と

四板を回転させることにより、積み換えを行うべき被処理物移載部まで搬送された被処理物を、整列した状態で整列だから取り出して移載する被処理物移載手段とを具備することを特徴とする被処理物取扱装置。

【請求項3】前記円板が所定の角度で傾斜していることを特徴とする請求項コ記載の被処理物取扱装置。

【請求項4】前記円板の複数の整列穴が、同心円状の複数の列になるとともに、互いに隣接する列の各整列穴が、円板の径方向直線上に位置するように設けられていることを特徴とする請求項2又は3記載の被処理物取扱装置

【請求項5】前記被処理物供給手段が、円板に形成された整例穴の前記複数の列に対応する複数のガイド溝を有する標樹供ガイドを備え、被処理物供給手段から供給される被処理物が、複数のガイド溝に沿って円板上に供給され、カイド溝に対応する列の整列穴にはまり込むように構成されていることを特徴とする請求項2~4のいずれかに記載の被処理物取扱装置。

【請求項6】前記被処理物供給手段の一部をなり、内部に取得された彼処理物が供給される開口部を備えた被処理物が供給される開口部を備えた被処理物配存部が、被処理物を、少なくとも円板の径方向直線上に位置する整列穴群が略水平線上に並ぶ部分を含む表面と接触させることができるような態様で配設されており、被処理物供給手段から供給された被処理物が、円板の回帳に伴ってその表面を転動したり落下したりすることを繰り返す過程で整列穴にはより込むように構成されていることを特徴とする請求項4人は5記載の被処理物取扱装置。

【請求申7】前記門板に形成された整列穴が貫通穴であり、まつ、円板の下面側には「円板の回転により搬送される後処理物が被処理物移載部まで搬送される間に前記買迪穴が心落下しないように支持する被処理物支持手段が配設されていることを特徴とする請求項2~6のいずれかに記載の被処理物取扱装置。

【請求項8】前記整列穴の開口端縁部に面取り加工が施されていることを特徴とする請求項2~7のいずれかに記載い被処理物取扱装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本願発明は、電子部品などの 被処理物を整列させるための被処理物取扱方法及び被処 理物収扱装置に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しよっとする課題】例えば、表面実装型の電子部品(チップ型の積層コンテンサなど)の製造工程においては、図8に示すように、マトリックス状に複数の保持穴20が形成されたホールディンクプレート日を用い、保持穴20に被処理物Wをはめ込んで保持し、複数の被処理物Wに同時に電極の形成などの加工を施したり、特性検査や良否検査などをまとめて実施したりすることが行われている。

【0003】なお、ホールティングプレート目としては、例えば、図9に示すように、保持穴20が形成された金属製のプレート51にコムライニング52を施すことにより、保持穴20の内部側壁を弾性材料であるゴムで覆い、保持穴20に押し込まれた(装填された)被処理物Wを脱落しないように保持することができるように構成されたものが用いられている。

【0004】ところで、従来は、ホールディングプレート日の保持穴20に被処理物Wを装填するにあたっては、例えば、図10に示すように、ホールディングプレート日上に、貫通穴62が形成された整列プレート61を置き、この整列プレート61上に被処理物Wを供給し、被処理物Wを貫通穴62にはめ込み、図11、図12に示すように、被処理物Wをプレスペッド12(押し込み手段)によりホールディングプレート日の保持穴20小押し込んで、保持穴20に装填するようにしている。

【0005】しかり、上記従来の被処理物の取扱方法は、ホールディングプレート日ごとに整列プレート61を段取りして一被処理物Wの移り換えを行うバッチ方式であるため、装填に手間がかかるばかりでなく、多量の被処理物Wを処理するためには相当な数の整列プレート61を用意することが必要で一コストの増大を招くという問題点がある。

【りりり6】なお。上記問題点は、ホールディングでレートの保持穴に被処理物を装填する場合に限らず。被処理物である電子部品をテーピング部品用のテーフに収納してテーピング部品連を製造したり、被処理物を熱処理さやに整列させたりする場合などにもあてはまるものである。

【①①①7】本願発明は、上記問題点を解決するものであり。被処理物を効率よく整例させることが可能な被処理物取扱方法及び被処理物取扱装置を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた

め、本願発明(請求項1)の被処理物取扱方法は、板面上に被処理物がはまり込む複数の整列穴が所定のパターンで形成された回転可能な一円板上に被処理物を供給し、被処理物を整列穴にはまり込ませて整列させるとともに、円板の回転により整列穴にはまり込んだ被処理物をその積み換えを行う被処理物移載部まで搬送して移載することを特徴としている。

【0009】複数の整列穴が所定のパターンで配設された円板上に被処理物を供給し、被処理物を整列穴にはまり込ませて被処理物を整列させるとともに、円板の回転により整列穴にはまり込んだ被処理物を移動することにより、従来は必要であった整列プレートを必要とすることなく、連続的に、効率よく被処理物を整列させた状態で移載することが可能になる。

【0010】また、本願発明の被処理物取扱装置(請求項2)は、板面上に被処理物がはまり込む複数の整列穴が所定のパターンで形成された円板と、円板を回転させる円板駆動手段と、被処理物を円板上の所定の位置に供給する被処理物供給手段と、円板を回転させることにより、積み換えを行うべき被処理物移載部まで搬送された被処理物を、整列した状態で整列穴から取り出して移載する被処理物移載手段とを具備することを特徴としている。

【0011】本願発明の被処理物取扱装置は、複数の整列穴が所定のパターンで形成された円板と、円板駆動手段と、被処理物を円板上に供給する被処理物供給手段と、円板の回転により被処理物移載手段とを備えているので、本願発明(請求項1)の被処理物取扱方法を確実に実施して、従来の方法では必要であった整列プレートを必要とすることなく、連続的に、効率よく被処理物を整列させた状態で移載することが可能になる。

【0012】また、請求項3の被処理物取扱装置は、前記円板が所定の角度で傾斜していることを特徴としている。円板を傾斜させることにより、複雑な構成を必要とせずに、整列穴にはまり込まなかった被処理物を円板上から落下させて再び円板上に供給する(循環供給する)ことが可能になり、効率よく被処理物を整列させることが可能になる。

【0013】また、請求項1の被処理物取扱装置は、前記円板の複数の整列穴が、同心円状の複数の列になるとともに、互いに隣接する列の各整列穴が、円板の径方向直線上に位置するように設けられていることを特徴としている。

【0014】整列穴が同心円状の複数の列となるとともに、互いに隣接する列の整列穴が、円板の径方向直線上に位置するようなパターンで整列穴を配設することにより、被処理物を効率よく整列穴にはまり込ませることが

可能になる。また、被処理物を整列させた状態で移載する(取り出す)ためにも上記のような態様で整列穴を設けることが有意義である。また、円板を傾斜させた構成の場合においては、円板の径方向直線上に位置する整列穴群が略水平に並んだ状態のときに被処理物が整列穴に入りやすくなるため特に有意義である。

【①①15】また、請求項5の被処理物取扱装置は、前記被処理物供給手段が、円板に形成された整列穴の前記複数の列に対応する複数のガイド溝を有する横街伏ガイドを備え、被処理物供給手段から供給される被処理物が、複数のガイド溝に沿って円板上に供給され、ガイド溝に対応する列の整列穴にはより込むように構成されていることを特徴としている。横衛状ガイドの複数のガイド溝に沿って被処理物を供給することにより、被処理物を順次円板上に供給して、複数のガイド溝に対応する各整列穴に効率よく被処理物をはより込ませることが可能になる。

【0016】また、請求項6の被処理物取扱装置は 前記被処理物供給手段の一部をなし、内部に収容された被処理物が供給される開口部を備えた被処理物収容部が、被処理物を、少なくとも円板の径方向直線上に位置する整列穴群が略水平線上に並ぶ部分を含む表面と接触させることができるような態様で配設されており、被処理物供給手段から供給された被処理物が、円板の回転に伴ってその表面を転動したり落下したりすることを繰り返す過程で整列穴にはまり込むように構成されていることを特徴としている。

【0017】被処理物供給手段の一部をなす被処理物収容部を、被処理物が、少なくとも円板の径方向直線上に位置する整列穴群が略水平線上に並ぶ部分を含む表面と接触するような態様で配設した場合、被処理物が円板上を転動したり落下したりすることを繰り返す過程で、被処理物を整列穴に効率よくはまり込ませることが可能になり、被処理物の取扱性を向上させることが可能になる。

【0018】また、請求項7の被処理物取扱装置は 前記門板に形成された整列穴が貫通穴であり、かつ 門板の下面側には、円板の回転により搬送される被処理物が被処理物移載部まで搬送される間に前記貫通穴から落下しないように支持する被処理物支持手段が配設されていることを特徴としている。

【0019】本願発明においては、整列穴は貴面穴ではなく、有底穴であってもよいが、整列穴が貫通穴であり、かつ、円板の下面側に、被処理物が貫通穴から落下しないように支持する被処理物支持手段を配設した構成とすることにより、被処理物移載部の円板の下面側にブレートなどを配設するだけで、容易に被処理物を移載することが可能になり、本願発明をさらに実効あらしめることができる。

【0020】また、請求項8の被処理物取扱装置は、前

記整例穴の開口端縁部に面取り加工が施されていることを特徴としている。整列穴の開口端縁部に而取り加工を施すことにより、被処理物を効率よく整列穴にはまり込ませることが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができる。

#### [0021]

【売明の実施の形態】以下、本願発明の実施の形態を示してその特徴とするところをさらに詳しく説明する。なお、この実施形態では、本願発明の実施形態にかかる被処理物収扱装置を用い、図6~9に示すホールディングフェー1日の各保持穴20に被処理物Wを装填する場合を例にとって説明する。

【ロロココ】|オ1 はこの実施形態の被処理物取扱装置の 概略構成を示す平面図、図2は図1の目-11線断面図、 図3は基生のHI-HH線断面図である。この実施形態の 被処理物取扱装置は、図1、図2、及び図3に示すよう に 被処理物Wがはまり込む整列穴(貫通穴)こか、同 元円状の複数の列となるとともに、互いに隣接する列の 整列穴じが、径方向直線上に位置するように設けられた 円板1と、円板1を矢印Aの方向に回転させる駆動手段 (電動モーク) 9 (国2、国3) ヒ、被処理物Wを円板 1上に供給する被処理物供給手段3と、円板1を回転さ せることにより、積み換えを行うべき被処理物移載部4 まで搬送された被処理物Wを、整列した状態で整列穴に から取り出して移載する被処理物移載手段(この実施形 熊ではプレスペード)1.2と、搬送の途中で被処理物W が整例で(貫通穴) 2から落下することを防止するため に 円板1の下側に配設された被処理物支持手段8(図 2. [43] を備えている。なお被処理物支持手段8の構 成には特別の制約はなく、彼処理物移載時の取り扱いな どを考慮して、厚みの異なる複数の部材を用いて構成し たりすることも可能である。また、この実施形態の彼処 理物取扱装置においては、図2に示すように、円板1は 水平间に対して所定の角度せを持って配設されている。

【コのこう】上記被処理物供給手段3は、多数の被処理物以が、少等(とも円板1の径方向直線上に位置する一つの整列穴群2Gが水平になる部分Pを含む表面と接触するような態様で収容される、底面側が開口した被処理物収容部でを備えている。

【ロウニ4】また、被処理物収容部子の後端部(下部)には、堆積する被処理物収を転動させて充填率を向上させるための気体(この実施形態では空気)を導入する気体供給口21(図1)が配設され、被処理物収容部子の先端部(上部)には、整列穴に2重入りや斜め入りした被処理物を吹き飛ばしたり、円板1の整列穴2にはまり込ま字かった余剰被処理物収を吹き飛ばしたりするための気体(この実施形態では空気)を導入する気体供給口22(図1)が配設されている。

【0025】また、被処理物供給手段3は、図1,図4 (a)、(b)、(c)、(d)に示すように、円板1に形成さ れた整列穴2の複数の列に対応する複数のガイト溝23 が形成された横歯状ガイド24を備えている。なお、横 歯状ガイド24は、被処理物収容部7の下部に配設され ており、被処理物収容部7内の被処理物が横歯状ガイド 24のガイド溝23を経て、円板1上に供給されて行く ように構成されている。

【0026】この櫛歯状ガイド24は、各カイド溝23が、円板1に形成された複数の整列穴2の例(整列穴2 の回転軌跡)と重なるような曲率を有しており、また、 図4に示すように、ガイド溝23の基端側の内側面23 気の上部は、被処理物がガイド溝23にはまり込みやす いように傾斜がつけられており、先端部では厚みが薄く なるような形状とされている。

【0027】また、円板主に形成された整列穴2の、被処理物Wがはまり込む側の間口端縁2点は、被処理物がはまり込みやすいように、R面状(図5(a)、あるいはで面状(図5(b))に面取り加工が施されている。

【 0 0 2 8 】また、円板 1 の径方向直線上に位置する整列穴群 2 5 が水平になる位置上から周方向(図 1 の矢印 A の方向)に約 9 0 1 回転した位置が、円板 1 の整列穴 2 にはまり込んで搬送される被処理物Wをホールディングプレート日の保持穴 2 0 に移行させる被処理物移載部 4 となっており、ホールディングプレート日は「円板 1 のこの部分の下面側に配設されている。

【0029】また、ホールディングプレート目としては、図6、図7、図8に示すように、保持穴20が形成された金属製のプレート51にゴムライニング52を施すことにより、保持穴20の内部側壁表面を弾性材料であるゴムで覆い、保持穴20にはめ込まれた(押し込まれた)被処理物Wを脱落しないように保持することができるように構成されたものが用いられている。なお一保持穴20は、保持穴20に保持される姿勢の被処理物Wの平面寸法より小さく形成されている。

【0030】また、図3などに示すように、この被処理物移載部4の上方には、円板1の整列穴2内の彼処理物を、ホールディングプレート目の保持穴20に押し込むためのプレスへッド(彼処理物移載手段)1つが設けられている。なお、このプレスへッド12のプレス面には、被処理物の寸法に合わせた大きさの突起1つ4が円板1の径方向直線上に位置する一つの整列穴群(例には2G)の数(すなわち、ホールディングプレート目の保持穴20の一列分の数)だけ形成されている。

【① 0 3 1 】また、この実施形態の被処理物取扱装置は、図 1 などに示すように、被処理物の装填を終えたホールディングプレート目を、被処理物移載部 3 から矢印でに示す方向に移動させる一方、被処理物未装填のホールディングプレート目を矢印でに示す方向に移動させて被処理物移載部 4 に供給(セット)するホールディングプレート搬送手段 1 3 を備えている。なお、ホールディングプレート搬送手段 1 3 の構成には特別の制約はな

く、例えば、コンペアベルトに位置決めピンを設け、ホールディングプレートの位置決め穴と係合させた状態 (位置決めされた状態)で走行させるようにしたものなど、種々の機構の搬送手段を用いることが可能である。 【0032】次に、この実施形態の被処理物取扱装置を用いてホールディングプレート目の保持穴20に被処理物Wを装填する際の動作について説明する。

【0033】**①**まず、被処理物収容部7に、被処理物Wを投入し、被処理物収容部7に気体(空気)を継続的に吹き込む。

【0034】②それから、円板1を駆動手段9により矢印Aの方向に回転させる。

【0035】 ②被処理物供給手段3では、図1に示すように、櫛歯状ガイド24のガイド滞23から被処理物Wが順次供給され、円板1の整列穴2にはまり込む。なわ、整列穴2にはまり込まずに、円板1上を滑り落ち、被処理物収納部7の後端部(下部)にたまった被処理物は、気体供給口21から供給される気体により転動して、持ち上げられ、再び櫛歯状ガイド24を経て円板1の回転とともに被処理物収納部7の先端部(上部)に達した被処理物は、気体供給口21から供給される気体により吹き飛ばされて円板1上で落下し、再び、再び櫛歯状ガイド24を経て円板1上に供給される。

【0036】**②**そして、円板1の整列穴2にはまり込んだ被処理物は、円板1の回転により、被処理物移載部4にまで搬送される。そして、各被処理物がプレスペッド12の各突起12aの下方に達した時点で、円板1の回転が一旦停止される。

【0037】**⑤**それから、プレスペッド12を下方に移動させ、図6、図7に示すように、プレスペッド12の突起12aにより、被処理物Wを押圧して、ホールディングブレートHの保持穴20に押し込む

【①①38】⑥そして、被処理物圏の装填を終えたホールディングプレート日は、ホールディングプレート搬送手段13によって。被処理物移戦部4からその外に送り出され、被処理物主装填のホールディングプレート日が被処理物移載部4に新たにセットされる。その後、円板1の回転が再び始まり、上記②以下の工程が繰り返されることにより、被処理物圏がホールディングプレート日の保持穴20に連続的に装填される

【0039】なお、図7に示すような態様で装填された 被処理物Wは、例えば、ホールディングプレート日の表 面から突出した部分Waを導電ペーストや溶融はんだに 浸漬して外部電極を形成する工程などに供されることに なる。

【0040】この実施形態の被処理物取扱方法及び被処理物取扱装置の場合、従来のようなバッチ式ではなく、連続的に被処理物を装填することができるため、効率よく被処理物の装填を行うことが可能になるとともに、従

来のように高価な整列プレートを多数枚準備する必要が なくなるため、設備コストを低減することが可能にな る。

【0041】また、上記実施形態では、円板1の整列穴2が貫通穴である場合について説明したが、円板の整列穴を貫通していない有底穴とすることも可能である。立お、その場合、真空吸着手段などを用いることにより被処理物移載部において、円板の整列穴の上方から。被処理物を取り出すことができる。

【0042】また、上記実施形態では、ホールディングプレート日の、内部側壁がゴムライニングされてあり、かつ、寸法が被処理物Wより小さい保持穴20に被処理物Wを保持させる場合を例にとって説明したが、寸息が被処理物Wより大きく、かつ、内部側壁がゴスライニングされていないような保持穴20に被処理物Wを装垣する場合にも本願発明を適用することが可能である。ただし、彼処理物より寸法の大きい保持穴を有するホールディングプレートを用いる場合、被処理物が抜け落ちないように、貫通穴ではなく有底穴としたり、支持プレートを配設したりするなどの措置が必要となる。

【0043】また、上記の実施形態の場合、図7に示すように、被処理物Wの一部がホールディンクプレート日の表面(上面)から突出した装填状態となる場合を例にとって説明したが、ホールティンクプレート日の上側にギャップを設け、プレスペッド12の突起12点の高さやプレスペッド12の下降ストロークを調整することにより、被処理物Wの一部がホールディングプレート日の裏面(下面)から突出するような装填状態とすることも可能である。

【0044】また、ホールディングプレート日の厚みと被処理物Wの高さを同一にして、被処理物Wが、ホールディングプレート日の表面側及び裏面側に突出しないような装填状態とすることも可能である。

【0015】また、上記の実施形態では、被処理物限を一列ずつホールディングプレート日に装填するようにした場合について説明したが、場合によっては、被処理物 Wを複数列ずつホールディングプレート日に関東する方式とすることも可能である。

【0046】また、上記実施形態では、ホールティングプレートを円板の下面側に配置するようにした場合について説明したが、円板の上面側にホールディンクでレートを配設するとともに、プレスペッドを円板の下側に配置し、プレスペッドを上方に移動させて被処理物を円板の上面側のホールディングプレートの保持穴に押し込んで装填するよっに構成することも可能である。

【0047】なお、上記実施形態では、被処理物をホールディングプレートに要掉する場合を例にとって。使用したが、本願発明は、門板の整列穴から被処理物を手載する対象やその具体的方法に関し、何らの制約はな、、例えば、多数の電子部品をテープに保持させて効率よく実

装することができるように構成されたテービング部品連の製造工程で、電子部品をテープに保持させる場合や 被処理物を熱処理用のさやに整列させる場合など。種々の用途に適用することが可能である。

【(1)48】本願発明はさらにその他の点においても上記疾施用態に限定されるものではなく。被処理物の形状や寸法。円板への整列穴の具体的な配設パターンなどに関し、発明の要旨の範囲内において、種々の応用。変形で加えることが可能である。

### $\{131\}$

【参明に効果】上述のように、本願発明(請求項1)の 被処理物取扱方法は「板面上に複数の整列穴が所定のパ ニーンで配設された円板上に被処理物を整列させるとと もに「円板の回転により込ませて被処理物を整列させるとと もに「円板の回転により整列穴にはより込んだ被処理物 をその積み換えを行う被処理物移載部まで搬送した後、 無例穴にはより込んだ被処理物を移載することにより、 に来ば心鬼であった整列でレートを必要とすることな 、、連続的に「効率よく被処理物を整列させた状態で移 れずることが可能になる。

【0050】また、本願発明の被処理物収扱装置(請求項2)は、板面上に複数の整列穴が所定のパターンで形成された門板と、円板駅動手段と、被処理物を円板上に供給する被処理物供給手段と、円板の回転により被処理物移裁部まで搬送された被処理物を移載する被処理物移裁手段とを備えているので、本願発明(請求項1)の被処理物取扱方法を確実に実施して、従来の方法では必要であった整列でレートを必要とすることなく、連続的に、効率よく被処理物を整列させた状態で移載することができる。

【(ロ)ラミ】また。請求項3の被処理物取扱装置のように、円板を傾斜させるようにした場合、複雑な構成を必要とせずに、整列穴にはより込まなかった被処理物を円板上から落下させて再び円板上に供給(循環供給する)ことが可能になり。効率よく被処理物を整列させることができるようになる。

【ロりうし】また。請求項4の被処理物収扱装置のように、整列穴が同心円状の複数の列となるとともに、互いに膨揚する例の整列穴が、円板の径方向直線上に位置するようでパマーンで整列穴を配設した場合、被処理物を効率よ、整列穴にはまり込ませることが可能になる。また、被処理物を整列させた状態で取り出すためにも上記のような態様で整列穴を設けることが有意義である。また。円板を傾斜させた構成の場合においては、円板の径方向直線上に位置する整列穴群が略水平に並んだ状態のときに被処理物が整列穴に入りやすくなるため特に有意義である。

【ロのうら】また 請求項うの被処理物取扱装置のよう に 横雷状ガイドの複数のガイト溝に沿って被処理物を 供給するようにした場合、被処理物を順次円板上に供給 して、複数のガイド溝に対応する各整列穴に効率よく被処理物をはより込ませることが可能になり、さらに効率よく被処理物を整列させることが可能になる。

【0054】また、請求項もの被処理物取扱装置のように、被処理物供給手段の一部をなす被処理物収容部を、被処理物が、少なくとも円板の径方向直線上に位置する整列欠群が略水平線上に並ぶ部分を含む表面と接触するような態様で配設した場合、被処理物が円板上を転動したり落下したりすることを繰り返す過程で、被処理物を整列穴に効率よくはより込ませることが可能になり、被処理物の取扱性を向上させることが可能になる。

【0055】また、本願発明においては、整列穴は貫通穴ではなく、有底穴であってもよいが、請求項子の被処理物取扱装置のように、整列穴を貫通穴とし、かつ。円板の下面側に、被処理物が貫通穴から落下しないように支持する被処理物支持手段を配設した構成とした場合、被処理物移載部の円板の下面側にプレートなどを配設するだけで、容易に被処理物を移載することが可能になり、本願発明をさらに実効あらしめることができる。

【0056】また、請求項8の被処理物取扱装置のように、整列穴の開口端縁部に面取り加工を施すことにより、被処理物を効率よく整列穴にはまり込ませることが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】は顧発明の一実施形態にかかる被処理物取扱装置の概略構成を示す平面図である。

【図2】図1の日-日線断面図である。

【図3】図1のIIIーII線断面図である

【図4】(a)は本願発明の一実施形態にかかる被処理物取扱装置において用いられている櫛歯状ガイドを完す平面図、(b)は側面図、(c)は正面図、(d)は(a)では一は線断面図である

【図5】本願発明の一実施形態にかかる被処理物取扱装置の円板に形成された整列穴の構造の一例を示す図である。

【図6】木願発明の一実施形態において 被処理物をホールディングプレートの保持穴に装填する前の状態を示す断面図である。

【図7】本願発明の一実施形態において、被処理物をホールディングプレートの保持穴に装填した状態を引す断面図である。

【図8】本願絶明の一実施形態にかかる被処理物取扱装置において用いられているホールディングプレートを示す斜視団である。

【図り】本願心明の一実施形態にかかる被処理物取扱装置において用いられているホールディングプレートを示す断面図である

【図10】従来の被処理物取扱方法において 整列プレートの保持穴に被処理物をはめ込む工程を示す断面図で

٠.	7
4.1	/ .

【図11】従来の被処理物取扱方法において、ホールディングプレートの保持穴に被処理物を装填する前の状態を示す断面図である。

【図12】従来の被処理物取扱方法において、ホールディングプレートの保持穴に被処理物を押し込んで装填した状態を示す断面図である。

### 【符号の説明】

円板	
整列穴(貫通穴)	
開口端縁	
被処理物供給手段	
被処理物移載部	
被処理物収容部	
被処理物支持手段	
	整列穴(貫通穴) 開口端縁 被処理物供給手段 被処理物移載部 被処理物収容部

### 9 駆動手段(電動モータ)

12 プレスヘッド(*	<b>坡処理物移</b> 裁手
-------------	-----------------

### 段) 12a 突起

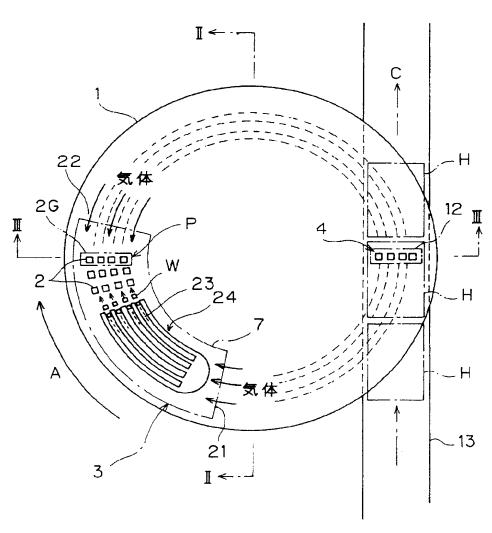
13 ポールディングプレート搬送者
-------------------

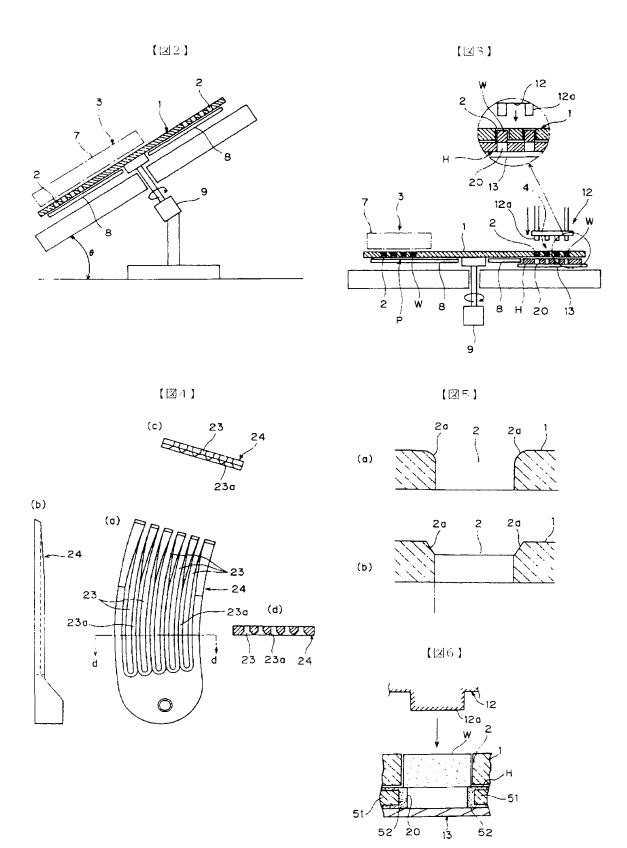
21,	22	気体供給口
2 3		ガイド溝

23 a	ガイ	ド溝の内側面

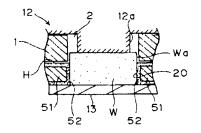
2.4	櫛歯状ガイド
5 1	金属製のプレート

【図1】

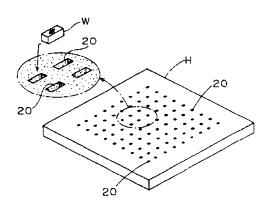




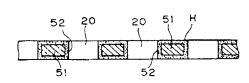
【図7】



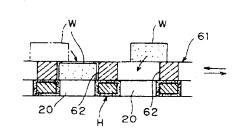
【図8】



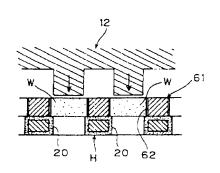
【図り】



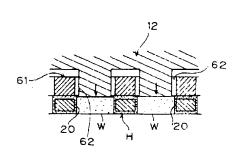
【图10】



【図11】



【図12】



### 【手続補正書】

【提出目】平成11年5月14日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】

明細書

【発明の名称】

被処理物取扱方法及び被処理物取扱

奖置

【特許請求の範囲】

【請求項1】回転可能で、板価上に被処理物がはまり込

む複数の整列穴が同心円状に複数の列となるようなバクーンで形成された円板上に、複数の被処理物を供給し、整列穴の複数の列のそれぞれに治って被処理物を移動させることにより、複数の列の各整列穴に被処理物をはまり込ませて整列させるとともに、

円板の回転により整列穴にはまり込んだ被処理物をその 積み換えを行う被処理物移載部まで搬送して移載することを特徴とする被処理物取扱方法。

【請求項2】板面上に被処理物がはまり込む複数の整列 穴が<u>同心円状に複数の列となるような</u>パターンで形成された円板と、 円板を回転させる円板駆動手段と、

複数の被処理物を、円板上<u>を整列穴の複数の列に沿って</u> 移動しながら、複数の列の各整列穴にはまり込むような 態株で円板上に供給する被処理物供給手段と

凹板を回転させることにより、積み換えを行うべき被処理物移載部まで搬送された被処理物を、整列した状態で整列穴から取り出して移載する被処理物移載手段とを具備することを特徴とする被処理物取扱装置。

【請求項3】前記円板が所定の角度で傾斜していること を特徴とする請求項2記載の被処理物取扱装置。

【請す項4】前記円板の複数の整列穴が、同心円状の複数の列になるとともに、互いに隣接する列の各整列穴が、円板の径方向直線上に位置するように設けられていることを特徴とする請求項2 7は3記載の被処理物取扱 装置

【請求項5】前記被処理物供給手段が、円板に形成された整例での前記複数の列に対応する複数のガイト溝を有する極備状ガイトを備え、被処理物供給手段から供給される後処理物が、複数のガイド溝に沿って円板上に供給され、ガイド溝に対応する列の整列穴にはまり込むように構成されていることを特徴とする請求項2~4のいずれかに記載の被処理物取扱装置。

【請よ項6】前記被処理物供給手段が被処理物を収容する被処理物収容部を有しており、前記被処理物収容部が、内部に収容された被処理物を回転する円板上に供給するための間口部を備えているとともに、円板の径方向直線上に位置する整列穴群を結ぶ線が、円板の回転過程で略水平に登る部分を含む円板上の領域に被処理物を供給できるような態様で配設されており、被処理物供給手段、別能口部から円板上に供給された被処理物が、円板の回転に伴って円板上を転動、落下する過程で整列穴にはまり込むように構成されていることを特徴とする請求項4では5記載の被処理物取扱装置。

【請求項字】前記門板に形成された整列穴が貫通穴であり。かつ、門板の下面側には、円板の回転により搬送される彼処理物が被処理物移載部まで搬送される間に前記貫通生から落下しないよっに支持する被処理物支持手段が配設されていることを特徴とする請求項コーらのいずれかに記載の被処理物取扱装置。

【請主項8】前記整列穴の開口端縁部に面取り加工が施されていることを特徴とする請求項2~7000ずれかに記載の被処理物取扱装置。

### 【范明の詳細次説明】

### [100]]

【元明の属する技術分野】本願発明は、電子部品などの 被処理物を整列させるための被処理物取扱方法及び被処 理物比扱装置に関する。

### [[[]]]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】例えば、表面実装型の電子部品(チップ型の積層コンデンサ

など)の製造工程においては、図8に示すように、マトリックス状に複数の保持穴じりが形成されたホールディングプレート日を用い、保持穴20に被処理物Wをはめ込んで保持し、複数の被処理物Wに同時に電極の形成などの加工を施したり、特性検査や良否検査などをまとめて実施したりすることが行われている

【0003】なお、ホールディングアレート目としては、例えば、図9に示すように、保持穴20が形成された金属製のアレート51にゴムライニング52を施すことにより、保持穴20の内部側壁を弾性材料であるゴムで覆い、保持穴20に押し込まれた(装填された)被処理物Wを脱落しないように保持することができるように構成されたものが用いられている。

【0004】ところで、従来は、ホールディンクアレート日の保持穴20に被処理物Wを装填するにあたっては、例えば、図10に示すように、ホールディングでレート日上に、貫通穴62が形成された整列プレート61を置き、この整列でレート61上に被処理物Wを供給し、被処理物Wを貫通穴62にはめ込み、図11、図12に示すように、被処理物Wをプレスペッド12(押し込み手段)によりホールディングでレート日の保持穴20小押し込んで、保持穴20に装填するようにしている。

【0005】しかし、上記従来の被処理物の取扱方法は、ホールディングプレート日ごとに整列プレート61を段取りして、被処理物Wの移し換えを行うバーチ方式であるため、装填に手間がかかるほかりでなく、多量の被処理物Wを処理するためには相当な数の整列プレート61を用意することが必要で、コストの増大を招くという問題点がある。

【0006】なお、上記問題点は、ホールディングブレートの保持穴に被処理物を装填する場合に限らず。彼処理物である電子部品をデービング部品用のデーアに収納してデービング部品連を製造したり、被処理物を熱処理さやに整列させたりする場合などにもあてはまるものである。

【0007】本願発明は、上記問題点を解決するものであり、被処理物を効率よく整列させることが可能令被処理物取扱方法及び被処理物取扱装置を提供することを目的とする。

### [0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本願発明(請求項1)の被処理物取扱方法は、<u>回転可能で、</u>板面上に被処理物がはまり込む複数の整列穴が同心円状に複数の列となるようなバターンで形成された円板上に、複数の被処理物を供給し、整列穴の複数の列のそれぞれに沿って被処理物を移動させることにより、複数の列の各整列穴に被処理物をはまり込ませて整列させるとともに、円板の回転により整列穴にはまり込んだ被処理物をその積み換えを行う被処理物移載部まで搬送

して移載することを特徴としている。

【0009】複数の整列穴が同心円状に複数の列となるようなパターンで配設された円板上に複数の被処理物を供給し、被処理物を整列穴の複数の列のそれぞれに沿って移動させることにより、複数の列の各整列穴に被処理物をはまり込ませて整列させるとともに、円板の回転により整列穴にはまり込んだ被処理物をその積み換えを行う被処理物移載部まて搬送した後、整列穴にはまり込んだ被処理物を移載することにより、従来は必要であった整列プレートを必要とすることなく、連続的に、効率よく被処理物を整列させた状態で移載することが可能になる。

【①①10】また、木顔発明の被処理物取扱装置(請求項2)は、板面上に被処理物がはまり込む複数の整列穴が同心円状に複数の列となるようなパターンで形成された円板と、円板を回転させる円板駆動手段と、<u>複数の</u>被処理物を、円板上<u>を整列穴の複数の列に沿って移動しながら、複数の列の各整列穴にはまり込むような</u>態様で円板上に供給する被処理物供給手段と、円板を回転させることにより、積み換えを行うべき被処理物移載部まで搬送された被処理物移、整列した状態で整列穴から取り出して移載する被処理物移載手段とを具備することを特徴としている。

【①①11】本願発明の被処理物取扱装置は、複数の整列穴が同心円状に複数の列となるようなバターンで形成された円板と、円板駆動手段と、複数の被処理物を、円板上を整列穴の複数の列に沿って移動しながら複数の列の各整列穴にはまり込むような態様で円板上に供給する被処理物供給手段と、門板の回転により被処理物移載部まで搬送された被処理物を移載する被処理物移載手段とを備えているので、本願発明(請ま項1)の被処理物取扱方法を確実に実施して、従来の方法では必要であった整列プレートを必要とすることなく、連続的に、効率よく被処理物を整列させた状態で移載することが可能になる。

【0012】また、請求項3の被処理物取扱装置は、前記円板が所定の角度で何斜していることを特徴としている。円板を傾斜させることにより、複雑な構成を必要とせずに、整列穴にはまり込まなかった被処理物を円板上から落下させて再び円板上に供給する(循環供給する)ことが可能になり、効率よく被処理物を整列させることが可能になる。

【0013】また、請求項4の被処理物取扱装置は、前記円板の複数の整列穴が、同心円状の複数の列になるとともに、互いに隣接する列の各整列穴が、円板の径方向直線上に位置するように設けられていることを特徴としている。

【0014】整列穴が同心円状の複数の列となるとともに、互いに隣接する列の整列穴が、円板の径方向直線上に位置するようなパターンで整列穴を配設することによ

り、被処理物を効率よく整列穴にはまり込ませることが可能になる。また、被処理物を整列させた状態で移載する(取り出す)ためにも上記のような態様で整列穴を設けることが有意義である。また、円板を傾斜させた構成の場合においては、円板の径方向直線上に位置する整列穴群が略水平に並んだ状態のときに被処理物が整列穴に入りやすくなるため特に有意義である。

【0015】また、請求項5の被処理物取扱装置は、前記被処理物供給手段が、円板に形成された整列穴の前記複数の列に対応する複数のガイド溝を有する掃損状ガイドを備え、被処理物供給手段から供給される被処理物が、複数のガイド溝に沿って円板上に供給され、ガイド溝に対応する列の整列穴にはまり込むように構成されていることを特徴としている。横歯状ガイドの複数のガイド溝に沿って被処理物を供給することにより、被処理物を順次円板上に供給して、複数のガイド溝に対応する各整列穴に効率よく被処理物をはまり込ませることが可能になる。

【0016】また、請求項6の被処理物取扱装置は 前記被処理物供給手段が被処理物を収容する被処理物収容 部を有しており、前記被処理物収容部が、内部に収写された被処理物を回転する円板上に供給するための開口部を備えているとともに、円板の径方向直線上に位置する整列穴群を結ぶ線が、円板の回転過程で略水平にする部分を含む円板上の領域に被処理物を供給できるような態様で配設されており、被処理物供給手段の開口部から円板上に供給された被処理物が、円板の回転に伴って円板上を転動、落下する過程で整列穴にはまり込むように構成されていることを特徴としている。

【0017】被処理物供給手段の一部をなす被処理物収容部を、被処理物を回転する円板上に供給するための間 回部を備えているとともに、円板の僅方向直線上に位置する整列穴群を結ぶ線が、円板の回転過程で略水平になる部分を含む円板上の領域に被処理物を供給できるような態様で配設し、被処理物性、円板の回転に伴って円板上を転動、落下する過程で整列穴にはまり込ませるようにした場合、被処理物を整列穴にはまり込ませるようにした場合、被処理物を整列穴に効率よくはより込ませることが可能になる。

【0018】また、請求項7の被処理物取扱装置は 前記円板に形成された整列穴が貫通穴であり、かつ、円板の下面側には、円板の回転により搬送される被処理物が被処理物移載部まで搬送される間に前記貫通穴から落下しないように支持する被処理物支持手段が配設されていることを特徴としている。

【0019】本願発明においては、整列穴は貫通穴ではなく、有底穴であってもよいが、整列穴が貫通穴でありかつ、円板の下面側に、被処理物が貫通穴から落下しないように支持する被処理物支持手段を配設した構成

とすることにより、被処理物移載部の円板の下面側にプレートなどを配設するだけで、容易に被処理物を移載することが可能になり、本願発明をさらに実効あらしめることができる。

【3020】また、請求項8の被処理物取扱装置は一前記整例内の開口端縁部に面取り加工が施されていることを特徴としている。整列穴の開口端縁部に面取り加工を施すことにより、被処理物を効率よく整列穴にはまり込ませることが可能になり。本願発明をより実効あらしめることができる。

### [0031]

【発明の実施の形態】以下、本願発明の実施の形態を示してその特徴とするところをさらに詳して説明する。なお、この実施形態では、本願発明の実施形態にかかる被処理物取扱装置を用い、図6~9に示すホールディングフェート日の各保持穴20に被処理物収を装填する場合を例にとって説明する。

【 )0000】図1はこの実施形態の被処理物収扱装置の 機略構成を示す平面図、図2は図1のロー11線断面図。 [図3は図1の10-11]線断面図である。この実施形態の 被処理物収扱装置は、図1、図2、及び図3に示すよう に、彼処理物Wがはまり込む整列穴(貫通穴)2が、同 心円状の複数の例となるとともに<br />
互いに『難接する列の』 整列穴じが、径方向直線上に位置するように設けられた 円板1と、円板1を矢印Aの方向に回転させる駆動手段 (電動モーク)の(図言、図3)と、被処理物Wを円板 1上に供給する被処理物供給手段3と、円板1を回転さ せることにより、積み換えを行うべき被処理物移載部す まで撤送された被処理物Wを、整列した状態で整列穴と から取り出して移載する被処理物移載手段(この実施形 態ではプレスペード)12と、搬送の途中で被処理物W が整列穴(貫通穴) 2から落下することを防止するため (1) 円板1の下側に配設された被処理物支持手段8(図 2、133)を備えている。なお被処理物支持手段8の構 成には特別の制約はなく、被処理物移載時の取り扱いな どと考慮して、厚みの異なる複数の部材を用いて構成し たりすることも可能である。また、この実施形態の被処 理物取扱装置においては、図じに示すように 円板1ほ 小平面に対して所定の角度のを持って配設されている。

【 りゅ 2 3 】 上記被処理物供給手段 3 は、多数の被処理物Wが、少等(とも円板1 の径方向直線上に位置する一つの整列穴群 2 Gが水平になる部分 Pを含む表面と接触するような態様で収容される、底面側が開口した被処理物収容部でを備えている。

【りつじす】また、被処理物収容部7の後端部(下部)には「堆積する被処理物Wを転動させて充填率を向上させるための気体(この実施形態では空気)を導入する気体供給口21(図1)が配設され、被処理物収容部7の先端部(上部)には、整列穴にご重入りや斜め入りした被処理物を吹き飛ばしたり。円板1の整列穴じにはまり

込まなかった余剰被処理物Wを吹き飛ばしたりするため の気体(この実施形態では空気)を導入する気体供給口 22(図1)が配設されている。

【0025】また、被処理物供給手段3は、図1、図4(a)、(b)、(c)、(d)に示すように、円板1に形成された整列穴2の複数の例に対応する複数のガイド溝23が形成された櫛歯状ガイド24を備えている。なお「櫛歯状ガイド24は、被処理物収容部7の下部に配設されており、被処理物収容部7内の被処理物が櫛歯状ガイド24のガイド溝23を経て、円板1上に供給されて行くように構成されている。

【0026】この櫛歯状ガイド24は、各ガイド溝23が、円板1に形成された複数の整列穴2の列(整列穴2の回転軌跡)と重なるような曲率を有しており、また図4に示すように、ガイド溝23の基端側の内側面23室の上部は、被処理物がガイド溝23にはまり込みやすいように傾斜がつけられており、先端部では厚みが薄くなるような形状とされている。

【0027】また、円板1に形成された整列穴(20)、被処理物Wがはまり込む側の開口端縁2点は、被処理物がはまり込みやすいように、R面状(図5(a)」あるいはで面状(図5(b))に面取り加工が施されている

【0028】また、円板1の径方向直線上に位置する整列穴群2Gが水平になる位置ドから周方向(図1の矢印Aの方向)に約90°回転した位置が、円板1の整列穴2にはより込んで搬送される被処理物Wをホールディングプレート日の保持穴20に移行させる被処理物移載部4となっており、ホールディングプレート日は「円板1のこの部分の下面側に配設されている。

【0029】また、ホールディングプレート目としては、図6、図7、図8に示すように、保持穴20が形成された金属製のプレート51にゴムライニング52を施すことにより、保持穴20の内部側壁表面を弾性材料であるゴムで覆い、保持穴20にほめ込まれた(押し込まれた)被処理物Wを脱落しないように保持することができるように構成されたものが用いられている。なお一保持穴20は、保持穴20に保持される姿勢の被処理物Wの平面寸法より小さく形成されている。

【0030】また、図3などに示すように、この被処理物移載部4の上方には、円板1の整列穴2内の被処理物をホールディングプレート目の保持穴20に押し込むためのプレスへッド(被処理物移載手段)12が設けられている。なお、このプレフへッド12のプレス面には、被処理物の寸法に合わせた大きさの突起12aが、円板1の径方向直線上に位置する一つの整列穴群(例には2G)の数(すなわち、ホールディングプレート目の保持穴20の一列分の数)だけ形成されている。

【①①31】また。この実施形態の被処理物取扱装置は、図1などに示すように。被処理物の装填を終えたホールディングプレート目を。被処理物移載部斗から失印

○に示す方向に移動させる一方、被処理物未装填のホールディングプレート日を矢印○に示す方向に移動させて被処理物移載部4に供給(セット)するホールディングプレート搬送手段13を備えている。なお、ホールディンクプレート搬送手段13の構成には特別の制約はなく。例えば、コンペアベルトに位置決めビンを設け、ホールディングプレートの位置決め穴と係合させた状態(位置決めされた状態)で走行させるようにしたものなど、種々の機構の搬送手段を用いることが可能である。【0032】次に、この実施形態の被処理物取扱装置を用いてホールディングプレート日の保持穴20に被処理物Wを装填する際の動作について説明する。

【0033】 ①まず、被処理物収容部7に、被処理物Wを投入し、被処理物収容部7に気体(空気)を継続的に吹き込む

【 0 0 3 4 】 **②**それから、円板 1 を駆動手段 9 により矢 印Aの方向に回転させる。

【0035】**③**被処理物供給手段3では、図1に示すように、横歯状ガイド24のガイド溝23から被処理物Wが順次供給され、円板1の整列穴2にはまり込む。なお、整列穴2にはまり込まずに一円板1上を滑り落ち、被処理物収納部7の後端部(下部)にたまった被処理物は、気体供給口21から供給される気体により転動して、持ち上げられ、再び横歯状ガイド24を経て円板1上に供給される。また、整列穴2にはまり込まずに、円板1の回転とともに被処理物収納部7の先端部(上部)に達した被処理物は、気体供給口21から供給される気体により吹き飛ばされて円板1上を落下し、再び、再び横歯状ガイド24を経て円板1上に供給される。

【①①36】 ④そして、円板1の整列穴2にはまり込んだ被処理物は、円板1の回転により、被処理物移戦部4にまて搬送される。そして、各被処理物がプレスへッド12の各突起12aの下方に達した時点で、円板1の回転が上旦停止される。

【 90 3 7 】 **5** それから、プレスペッド 1 2 を下方に移動させ、図 6、図 7 に示すように、プレスペッド 1 2 の突起 1 2 a により、被処理物Wを押印して、ホールディングプレート日の保持穴 2 0 に押し込む

【①038】 ⑥そして、被処理物圏の装填を終えたホールディンクプレート日は、ホールディングプレート搬送手段13によって、被処理物移載部4からその外に送り出され、被処理物本装填のホールディングプレート日が被処理物移載部4に新たにセットされる。その後、円板1の回転が再び始まり、上記②以下の工程が繰り返されることにより、被処理物圏がホールディングプレート日の保持穴20に連続的に装填される

【0039】なお、図7に示すような態様で装填された 被処理物Wは、例えば、ホールディングプレート日の表 面から突出した部分Waを導電ペーストや溶融はんだに 浸漬して外部電極を形成する工程などに供されることに なる。

【0040】この実施形態の被処理物取扱方法及び被処理物取扱装置の場合、従来のようなバッチ式ではなく、連続的に被処理物を装填することができるため、効率よく被処理物の装填を行うことが可能になるとともに、従来のように高価な整列フレートを多数枚準備する必要がなくなるため、設備コストを低減することが可能になる。

【0041】また、上記実施形態では、円板1の整列穴2が貫通穴である場合について説明したが、円板の整列穴を貫通していない有底穴とすることも可能である。 会お、その場合、真空吸着手段などを用いることにより、被処理物移載部において、円板の整列穴の上方から、彼処理物を取り出すことができる

【0042】また、上記実施形態では、ホールティングプレート目の、内部側壁がゴムライニングされており、かつ、寸法が被処理物Wより小さい保持穴20に被処理物Wを保持させる場合を例にとって説明したが、寸法が被処理物Wより大きく、かつ、内部側壁がコムライニングされていないような保持穴20に被処理物Wを装填する場合にも本願発明を適用することが可能である。ただし、被処理物より寸法の大きい保持穴を有するホールディングプレートを用いる場合、被処理物が抜け落ちないように、貫通穴ではなく有底穴としたり、支持プレートを配設したりするなどの措置が必要となる。

【0013】また、上記の実施形態の場合。図7に至すように、被処理物Wの一部がホールディングプレート日の表面(上面)から突出した製填状態となる場合を例にとって説明したが、ホールディングプレート日の下側にギャップを設け、プレスペッド12の定起12点の高さやプレスペッド12の下降ストロークを調整することにより、被処理物Wの一部がホールディングプレート日の裏面(下面)から突出するような装填状態とすることも可能である。

【0044】また、ホールディングアレート日の壁みと被処理物Wの高さを同一にして、被処理物Wが、ホールディングプレート日の表面側及び裏面側に突出しないような装填状態とすることも可能である。

【0045】また、上記の実施形態では、被処理物Wを一列ずつボールディングプレート日に装填するよっにした場合について説明したが、場合によっては、被処理物 Wを複数列ずつボールディングアレート日に装填する方式とすることも可能である。

【0046】また、上記実施形態では、ホールディングプレートを円板の下面側に配置するようにした場合について説明したが、円板の上面側にホールディングプレートを配設するとともに、プレスペッドを円板の下側に配置し、プレスペッドを上方に移動させて被処理物を円板の上面側のホールディングプレートの保持穴に押し込んで装填するように構成することも可能である。

【①①47】なお、上記実施形態では、被処理物をホールティングプレートに装填する場合を例にとって説明したが、本願発明は、円板の整列穴から被処理物を移載する対象やその具体的方法に関し、何らの制約はなく、例えば、多数の電子部品をデーブに保持させて効率よく実装することができるように構成されたデービング部品連の製造工程で、電子部品をデーブに保持させる場合や、被処理物を熱処理用のきやに整列させる場合など、種々の用途に適用することが可能である。

【①①18】本願発明はさらにその他の点においても上記実施形態に限定されるものではなく、被処理物の形状や寸法。円板への整列穴の具体的な配設パターンなどに関し、発明の要旨の範囲内において、種々の応用、変形を加まることが可能である。

### [0:049]

【範囲、効果】上述のように、本願発明(請求項1)の 被処理物取扱方法は、<u>複数の整列穴が同心円状に複数の</u> 例となるようなパターンで形成された円板上に複数の被 処理物を供給し、整列穴の複数の列のそれぞれに治って 被処理物を移動させることにより、被処理物を複数の列 の各態列穴にはまり込ませて整列させるとともに、円板 の回順により整列穴にはまり込んだ被処理物をその積み 換えを行う被処理物移載部まで搬送した後、整列穴には まり込んだ被処理物を移載するようにしているので、従 来ば必要であった整列でレートを必要とすることなく、 連続的に、効率よく被処理物を整列させた状態で移載することが可能になる。

【1) 0 三 0 】また、本願発明の被処理物取扱装置(請求項2)は、板面上に複数の整列穴が同心円状に複数の列となるようなパターンで形成された円板と、円板駆動手段と「複数の被処理物を、円板上を整列穴の複数の列に治って移動しながら複数の列の各整列穴にはまり込むような性様で円板上に供給する被処理物供給手段と、円板の面面により被処理物移載部まで搬送された被処理物を移載する被処理物移載手段とを備えているので「本願発明(請よ項1)の被処理物取扱方法を確実に実施して、従来に方法では必要であった整列プレートを必要とすることで、連続的に、効率よく被処理物を整列させた状態で移載することができる。

【リコラ1】また、請求項ラの被処理物取扱装置のよっに、門板を傾斜させるようにした場合、複雑な構成を必要とせずに一整列穴にはより込まなかった被処理物を門板上が一落下させて再び円板上に供給(循環供給する)ことが可能になり一効率よく被処理物を整列させることができるよっになる。

た、被処理物を整列させた状態で取り出すためにも上記のような態様で整列穴を設けることが有意義である。また、円板を傾斜させた構成の場合においては、円板の径方向直線上に位置する整列穴群が略水平に並んだ状態のときに被処理物が整列穴に入りやすくなるため特に有意義である。

【0053】また、請求項うの被処理物取扱装置のように、構歯状カイドの複数のガイド溝に沿って被処理物を供給するようにした場合、被処理物を順次円板上に供給して、複数のガイト溝に対応する各整列穴に効率よく被処理物をはより込ませることが可能になり、さらに効率よく被処理物を整列させることが可能になる。

【①①54】また、請求項6の被処理物取扱装置のように、被処理物を回転する円板上に供給するための閉口部を備えているとともに、円板の径方向直線上に位置する整列穴群を結ぶ線が、円板の回転過程で略水平に立る部分を含む円板上の領域に被処理物を供給できるような態様で配設し、被処理物供給手段の開口部から円板上に供給された被処理物を、円板の回転に伴って円板上を転動、落下する過程で整列穴にはまり込ませるようにした場合、被処理物を整列穴に効率よくはまり込ませることが可能になり、被処理物の取扱性を向上させることが可能になる。

【0055】また、本願発明においては、整例穴は貫通穴ではなく、有底穴であってもよいが、請求項7の被処理物取扱装置のように、整列穴を貫通穴とし、かつ、円板の下面側に、被処理物が貫通穴から落下しないように支持する被処理物支持手段を配設した構成とした場合、被処理物移載部の円板の下面側にプレートなどを配設するだけで、容易に被処理物を移載することが可能になり、本願発明をきらに実効あらしめることができる。 【0056】また、請求項8の被処理物取扱装置のように、整列空の間口環縁部に面取り加工を施すことによ

に、整列穴の開口端縁部に面取り加工を施すことにより、被処理物を効率よく整列穴にはより込ませることが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができま

### 【国面の簡単な説明】

【図1】本願発明の一実施形態にかかる被処理物取扱装置の概略構成を示す平面図である。

【図2】図1のロー日線断面図である。

【図3】図1のIII−III線断面図である。

【図4】(a)は本願発明の一実施形態にかかる被処理物取扱装置において用いられている櫛歯状ガイドを示す平面図、(b)は側面図、(c)は正面図、(d)は(a)のdーは線断面図である。

【図5】本願発明の一実施形態にかかる被処理物取扱装置の円板に形成された整列穴の構造の一例を示す目であった。

【図6】本願発明の一実施形態において、被処理物をホールディングプレートの保持穴に装填する前の状態を示

	実施形態において、被処理物をホ	2 2 a	整列穴(貫通穴) 開口端縁		
	の保持穴に装填した状態を示す断	3 4 7	被処理物供給手段		
面図である。			被処理物移載部		
	実施形態にかかる被処理物収扱装		被処理物収容部		
	いるホールディングプレートを示	8	被処理物支持手段		
す斜視図である。		9	駆動手段(電動モータ)		
	実施形態にかかる被処理物取扱装	1 2	プレスヘッド(被処理物移載手		
	いるホールディングプレートを示	段)			
す断面図である。		12a 13 21.22 23 23a	突起		
	<b>聖物取扱方法において、整列プレ</b>		ホールディングプレート搬送手段 気体供給口		
ートの保持穴に被処理	<b>物をはめ込む工程を示す断面図で</b>				
ある			ガイド溝		
	里物取扱方法において、ホールデ		ガイド溝の内側面 		
ィングプレートの保持が	穴に被処理物を装填する前の状態	2.4			
を示す断面図である。		5 1 5 2 H W	金属製のプレート ゴムライニング		
【図12】従来の被処理	里物取扱方法において、ホールデ				
ィングプレートの保持が	<b>「に被処理物を押し込んで装填し</b>		ホールディングプレート		
た状態を示す断面図では	<b>ちる。</b>		被如理物		
【符号の説明】		W a	被処理物の突出した部分		
1 j	]板		as Carry Source Chief		
フロントページの続き					
(51) Int. Cl. 6	識別記号	ĿΙ			
HO1G 13/00	3 3 1	H O 1 G 13/00	331B		
			331A		